

國立交通大學
光電工程研究所
碩士論文

新型閘極覆蓋輕摻雜汲極複晶矽薄膜電晶體之
製作與研究



The Fabrication and Investigation of A Novel
Gate-Overlapped Lightly Doped Drain (GOLDD)
Polycrystalline Silicon TFTs

研究生：王中良

指導教授：冉曉雯 教授

中華民國九十四年八月